光学测量

Mirau相移干涉法测量微透镜阵列面形

焦国华¹:李育林¹:胡宝文¹:²

中科院西安光机所1

收稿日期 2007-1-9 修回日期 2007-6-8 网络版发布日期 2007-10-19 接受日期

基于Mirau相移干涉法,在实验室环境下对微透镜阵列的微表面形貌进行了轮廓测量. 实验使用He-Ne激光 器作为光源,干涉成像系统由Mirau干涉物镜和其他光学元件组成.在实验中使用压电陶瓷执行器作为相移器,通 过5步相移法计算待测表面形貌. 实验结果表明,基于Mirau相移干涉法对微透镜阵列面形的测量,水平分辨率达到 上加入我的书架 1.1 µm,垂直测量准确度达到6.33 nm,垂直测量范围为5 µm.对于微透镜阵列的面形测量,通过将微透镜阵列划 分为若干微小区域以保证局部面形最大高度小于5 µm, 然后辅以精密平移机构进行若干次5步相移法测量局部面 形,再利用相位重建所得的数据进行拼接和3D轮廓重建,最终得到整个微透镜阵列的精确微表面形貌.

Mirau干涉 相移干涉法 面形测量 5步相移法 压电陶瓷 微透镜阵列 关键词 分类号 TH74

通讯作者 焦国华 ghjiao@opt.ac.cn

扩展功能

本文信息

- ▶ Supporting info
- ▶ **PDF**(742KB)
- ▶[HTML全文](0KB)
- ▶参考文献

服务与反馈

- ▶把本文推荐给朋友
- ▶加入引用管理器
- ▶复制索引
- ▶ Email Alert
- ▶文章反馈
- ▶浏览反馈信息

相关信息

▶本刊中 包含"Mirau干涉"的 相关文章

▶本文作者相关文章

- 焦国华
- 李育林
- 胡宝文